SIF	E verge
MAR	1 2 2004 25
the Panel of	S SEADEMANT

PTO/SB/21 (08-03)

TO TO A TO A DE MARCH			it and Trademark Of	fice; U.S. D	gh 08/30/2003. OMB 0651-0031 DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paper work Retribation Act of 1995	no person	s are required to respond to a collection Application Number	on of information unl	ess it displa	avs a valid OMB control number.
TRANSMITTAL		Filing Date	01/26/2004	01/26/2004	
FORM		First Named Inventor	Chih-Hung Su		-
(to be used for all correspondence after initial	filing)	Art Unit			
		Examiner Name			
Total Number of Pages in This Submission	3	Attorney Docket Number	ADTP0104USA		
	ĒNCI	LOSURES (Check all that	t apply)		ki
Fee Transmittal Form  Fee Attached  Amendment/Reply  After Final  Affidavits/declaration(s)  Extension of Time Request  Express Abandonment Request  Information Disclosure Statement  Certified Copy of Priority Document(s)  Response to Missing Parts/ Incomplete Application  Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53		Drawing(s)  Licensing-related Papers  Petition  Petition to Convert to a  Provisional Application  Power of Attorney, Revocation  Change of Correspondence Addr  Terminal Disclaimer  Request for Refund  CD, Number of CD(s)	ess S	o Technolo ppeal Co f Appeals ppeal Co Appeal Not troprietary	osure(s) (please
<del></del>	TURE C	OF APPLICANT, ATTORN	EY, OR AGE	IT	
or Winston Hsu, Reg.	No.: 41,	526			
Individual name Signature	1	to the			
Date	/	012226	/		
3/10/2004					
		CATE OF TRANSMISSION			
I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below.					
Typed or printed name		-	<u>-</u>		
Signature				Date	

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

PTO/SB/17 (10-03)

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. Under the Paperwork Re

FEE TRANS	MITTAL
for FY 2	004

Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

<b>(((1)</b>	0.00
(D)	0.00

Complete if Known			
Application Number	10/707,932		
Filing Date	01/26/2004		
First Named Inventor	Chih-Hung Su		
Examiner Name			
Art Unit			
Attorney Docket No.	ADTP0104USA		

METH	METHOD OF PAYMENT (check all that apply)  FEE CALCULATION (continued)								
Check	Check Credit card Money Other None 3. ADDITIONAL FEES			S					
Deposit Account:		<u>Large l</u>	Entity	Small	Entity				
Deposit				Fee Code	Fee (\$)		Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid
Account Number	50-0801			1051	130	2051		Surcharge - late filing fee or oath	reeraiu
Deposit Account	North Amer	ica International Pater	nt Office	1052	50	2052		Surcharge - late provisional filing fee or	
Name				1053	130	1053	130	cover sheet Non-English specification	
		o: (check all that apply)		1812		1812		For filing a request for ex parte reexamination	
Charge fee			overpayments	1804	920*	1804	-	Requesting publication of SIR prior to	
		(s) or any underpayment						Examiner action	
to the above-id	` '	elow, except for the filin it account.	g fee	1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action	
	FEE C	CALCULATION		1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	
1. BASIC F				1252	420	2252	210	Extension for reply within second month	
Large Entity S	Small Entity			1253	950	2253	475	Extension for reply within third month	
	Fee Fee Code (\$)	Fee Description	Fee Paid	1254	1,480	2254	740	Extension for reply within fourth month	,
1001 770	2001 385	Utility filing fee		1255	2,010	2255	1,005	Extension for reply within fifth month	
1002 340	2002 170	Design filing fee		1401	330	2401	165	Notice of Appeal	
1003 530	2003 265	Plant filing fee		1402	330	2402	165	Filing a brief in support of an appeal	
1004 770	2004 385	Reissue filing fee		1403	290	2403	145	Request for oral hearing	
1005 160	2005 80	Provisional filing fee		1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
l l	l ,	SUBTOTAL (1) (\$)	0.00	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
2 EVTDA		S FOR UTILITY AN		1453	1,330	2453	665	Petition to revive - unintentional	
Z. EXTRA	CAIM FEE	Fee fi	rom	1501	• • • •	2501		Utility issue fee (or reissue)	
Total Claims		Extra Claims belo	Fee Paid	1502	480	2502		Design issue fee	
Independent		, =	╡╊━═╡	1503	640	2503		Plant issue fee	
Claims Multiple Deper		' <sup>-</sup>	╡┇━━	1460	130	1460		Petitions to the Commissioner	
, i				1807	50	1807		Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Fee Fee	Small Entity Fee Fee	<u>Fee Description</u>		1806	180	1806		Submission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$)	Code (\$)	Claims in avenue of S	20	8021	40	8021	1 40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18 1201 86		<ul><li>9 Claims in excess of 2</li><li>3 Independent claims in</li></ul>		1809	770	2809	385	Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))	
1203 290	2203 14	5 Multiple dependent c	laim, if not paid	1810	770	2810	385	For each additional invention to be	
1204 86	2204 4	3 ** Reissue independe over original patent		1801	770	2801	325	examined (37 CFR 1.129(b))  Request for Continued Examination (RCE)	
1205 18	2205	9 ** Reissue claims in		1802	900	1802	900	, ,	
1203 16	1 2205	and over original pa			550	I ''''		of a design application	
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00				fee (sp					
**or numbe	**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above *Reduced by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00				]				

SUBMITTED BY			(Complete (if applicable))	
Name (Print/Type)	Winston Hsu	Registration No. (Attorney/Agent) 41,526	Telephone 886289237350	
Signature	Muda	n Hen	Date \$/(0/a	2004

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

# **DECLARATION** — Supplemental Priority Data Sheet

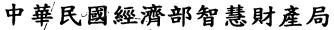
Additional foreign app	lications:		•	
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO
092102075	Taiwan R.O.C	01/29/2003		
		·		

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



DDT-154

واع واع واع



INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 01 月 29 日

Application Date

申 請 案、號: 092102075

Application No.

申 二請 人: 友達光電股份有限公司

Applicant(s)

6 ·

Director General

察 練 生

發文日期: 西元 <u>2003</u> 年 4 月 1· 日

Issue Date

發文字號: 09220320490

Serial No.

<u>ගල ගල ග</u>

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		
(以上各欄由本局填註)	發明專利說明書	

(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
	中文	一種顯示器
發明名稱	英 文	DISPLAY DEVICE WITH PASSIVATION STRUCTURE
	姓 名 (中文)	1. 蘇志鴻 2. 魏大欽
=		1. Su, Chih-Hung 2. Wei, Ta-Chin
發明人 (共2人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW
	住居所 (中 文)	<ol> <li>新竹市光復路一段三七三號十二樓之四</li> <li>中壢市後寮一路一四八巷九號十樓</li> </ol>
	住居所 (英 文)	1.12F-4, No. 373, Sec. 1, Kuang-Fu Rd., Hsin-Chu City, Taiwan, R.O.C. 2.10F, No. 9, Lane 148, Hou-Liao 1st Rd., Chung-Li City, Taiwan,
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 友達光電股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. AU Optronics Corp.
三三	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
午請人 (共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹市新竹科學工業園區力行二路一號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1. No. 1, Li-Hsin Road 2, Science-Based Industrial Park, Hsin- Chu City, Taiwan, R. O. C.
	代表人(中文)	1. 李焜耀
	代表人(英文)	1. Lee, Kuen-Yao





### 四、中文發明摘要 (發明名稱:一種顯示器)

一顯示器包含有一基板、一顯示元件設於該基板表面以及一護層結構覆蓋於該顯示元件以及該基板表面,其中該護層結構係由一有機/無機薄膜所構成,該護層結構中靠近該顯示元件之一側具有一較高之有機/無機比例,且該護層結構中各部位之有機/無機比例係由內向外遞減。

伍、(一)、本案代表圖為:第\_2\_圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

110 顯示器

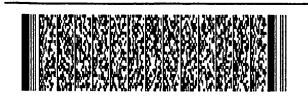
112 基板

114 顯示元件

116 護層結構

# 六、英文發明摘要 (發明名稱:DISPLAY DEVICE WITH PASSIVATION STRUCTURE)

A display device includes a substrate, a display unit disposed on the substrate, and a p sivation structure covering the substrate and the display unit. The passivation structure is composed of an organic/inorganic film. A side of the organic/inorganic film, which is closer to the display unit, has a maximum organic/inorganic ratio which is decreasing outward gradually.





國家(地區)申請專利

申請日期

案號

主張專利法第二十四條第一項優先權

無

一、囗主放导利法第一十五條之一	<b>弟一垻俊允稚</b> :
申請案號:	fia.
日期:	無 ·
三、主張本案係符合專利法第二十	條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間
日期:	
四、□有關微生物已寄存於國外:	
寄存國家:	· <b>/</b>
寄存機構:	無
寄存日期:	
寄存號碼:	
□有關微生物已寄存於國內(本	5局所指定之寄存機構):
寄存機構:	
寄存日期:	無
寄存號碼:	
□熟習該項技術者易於獲得,不	<b>「須寄存。</b>

#### 五、發明說明(1)

# 發明所屬之技術領域

本發明係提供一種顯示器之護層結構 (passivation structure),尤指一種由一有機/無機薄膜 (organic/inorganic film)構成之護層結構。

# 先前技術

舉例而言,在習知顯示器封裝製程中,多半係利用





#### 五、發明說明 (2)

為了克服金屬或玻璃封裝蓋的缺點,目前的封裝方式內面內全薄膜化之封裝保護製程。請參考圖一,圖一為美國專利第5,811,177號中所揭露的一封裝保護結構16的剖面示意圖。如圖一所示,有機發光顯示器10包含有一基底12、一顯示元件14設於基底12表面以及一封裝保護結構16設於顯示元件14與基底12上方。其中,顯示元件14條由複數個畫素所構成,並包含有一驅動電(禾顯示)設於基底12表面,以驅動各畫素進行顯示,而封裝保護結構16條為一多層構造,其包含有一金屬層18、一緩衝層(buffer layer)20、一熱係數對應層





#### 五、發明說明 (3)

(thermal coefficient matching layer) 22、一低穿透性層 (low permeability layer) 24以及一密封層 26,依序堆疊於顯示元件 14上,以達到保護顯示元件 14之效果。



除此之外,我國專利第 379513號「防濕薄膜及電發光元件」中也揭露了一種多層封裝保護結構,其係利用由玻璃或金屬基板構成的防濕薄膜配合吸濕性樹脂、黏膠層以及透明樹脂層進行多層堆疊,覆蓋於一電致發光元件上,以防止該發光元件受到濕氣或氧氣的侵蝕。美國專利第 6,268,695號中也揭露出一種利用無機陶瓷層以及高分子化合物交互堆疊所構成之封裝保護結構。





#### 五、發明說明 (4)

下,因此習知封裝保護結構至少都包含一個三至五層以上的多層堆疊結構,才能達到有效阻絕水氣進入的效果,這種多層堆疊結構雖可提供一個較佳的水氣防護效果,然而在製程上卻會相當繁複,不但需要花費較高的製造成本也需要更多的製程時間。

### 發明內容

本發明之主要目的在於提供一種顯示器的護層結構,以解決上述問題。





#### 五、發明說明 (5)

在本發明之最佳實施例中揭露了一種顯示器結構,該顯示器包含有一基板、一顯示元件設於該基板表面以及一護層結構覆蓋於該顯示元件以及該基板表面,其中該護層結構係由一有機/無機薄膜所構成,該護層結構中靠近該顯示元件之一側具有一較高之有機/無機比例係由內向外遞減。

本發明之護層結構係由一單一之有機/無機薄膜所構成,因此可大幅簡化習知多層封裝結構之製程,且可藉由有機/無機比例之調整,使該護層結構同時具有有機材料 每無機材料之特性,一方面能良好的附著於該顯示元件,另一方面具有良好的水氣防護能力,以防止水氣、氧氣或其他氣體對下方之顯示元件造成破壞。

### 實施方式

請參考圖二,圖二為本發明較佳實施例中一有機發光顯示器 110之剖面示意圖。如圖二所示,有機發光顯示器 110包含有一基板 112、一顯示元件 114設於基底 112之表面以及一護層結構 116覆蓋於顯示元件 114及基板 112上,以避免顯示元件 114暴露於外界環境中。

請參考圖三,圖三為顯示器 110之局部放大示意圖。如圖三所示,顯示元件 114係 由複數個畫素構成,而每一





#### 五、發明說明 (6)

畫素均為一多層堆疊構造,其包含有一導電層 130、一發光層 132、一金屬層 134、一絕緣層 136以及一導電層 138、由下而上依序堆疊於基板 112上。在本發明之較佳實施例中,顯示器 110係為一有機發光顯示器,發光層 132主要由有機材料所構成,例如可為一由共軛高分子 (conjugated polymer)所構成之有機發光層,基板 112為一玻璃基板、一塑膠基板或一金屬基板,導電層 130及 138通常由氧化銦錫 (ITO)或氧化銦鋅 (IZO)所構成,金屬層 134通常為 A1-Mg合金、 A1-Li合金或是 A1-LiF等材質所構成,絕緣層 136通常由氮砂化合物層、矽氧化合物層或是 高分子材料所構成。此外,顯示元件 114另包含有一主動式驅動電路 (active driving circuit),其具有複數個矩陣式排列的薄膜電晶體 (thin film transistor),並以主動驅動的方式去驅動顯示元件 114內之各畫素進行影像顯示。

護層結構 116係由一有機/無機薄膜
(organic/inorganic film)所構成,並藉由製程中不斷改變有機化合物來源以及無機化合物來源間的比例,使得所形成的有機/無機薄膜會在靠近顯示元件 114之一側具有一較高之有機/無機比例 (organic/inorganic ratio),且護層結構 116中各部位之有機/無機比例係由內向外遞減。



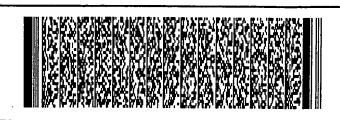


### 五、發明說明 (7)

舉例而言,在本發明之較佳實施例中,係以三甲基 氯矽甲烷(trimethylchlorosilane, TMCS)或六甲基二矽 胺(hexamethyl disilazane,HMDS)為 氣 體 來 源 , 並 配 合 一氧電漿來進行一電漿增強化學氣相沉積(plasma enhanced chemical vapor deposition)製程,以形成一 由 SiOxCvH 化合物構成之有機/無機薄膜覆蓋於顯示元件 114以基板 112上,在製程中可利用不同的方法來控制所 形成之SiOxC、H北合物中x、y與z的比例,使得一開始形 成的SiOxCvH 化合物中具有較高之有機/無機比例(v與z較 高),而後續形成之 SiOxCyH 北合物之有機/無機比例逐漸 遞 浅 (y與 Z逐 漸 降 低 ), 因 此 可 使 得 護 層 結 構 116在 靠 近 顯 示元件 114之一侧具有近似有機材料之性質,能提供一良 好的附著力以及與顯示元件 114匹配的熱膨脹係數及應 力,而在護層結構 116之外側部分則具有較高之無機比 例,而擁有近似於無機材料之高水氣防護能力。此外, 本發明之護層結構 116除了可藉由上述 PECVD製程來製作 外,尚可藉由其他製程來製作,例如一濺鍍製程,而構 成該有機/無機薄膜之材質除了上述之 SiO.C.H 化合物 外,亦可另包含有SiNxCvH北合物或是SiOwNxCvH北合物等 有機/無機化合物。

值得注意的是,本發明中所揭露的有機/無機薄膜除了可兼具有有機材料與無機材料之特性外,更可藉由適當的材質選取及製程參數控制,來產生光穿透率約為40





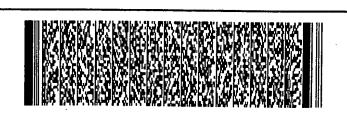
### 五、發明說明 (8)

至90%之高透光性有機/無機薄膜,因此,有機發光顯示器110除了可採用玻璃基板,以下板發光的方式進行顯示,更可利用該高透光性之有機/無機薄膜,讓顯示元件114產生的光線向上穿過該高透光性之有機/無機薄膜,以上板發光的方式的進行顯示,因此將不會受到基底112表面電路元件的影響,而能克服習知主動式驅動顯示器中因電路密度過高而影響顯示效果的問題。

此外,雖然在上述說明之實施例中,係將此一護層結構應用於一有機發光顯示器之封裝,然而本發明並不假限於此,對熟悉該項技藝者而言,應可輕易根據上述圖式與說明,將本發明所揭露之護層結構應用於各種對水氣具有高敏感性的電路元件,以提供一較佳之封裝保護效果並延長電路元件之壽命。

相較於習知有機發光顯示器的製作方法,由於本發明中之護層結構係由一有機/無機薄膜所構成,並藉由製作過程中有機/無機比例的改變,使得此一護層結構能同時兼具有有機材料與無機材料之特性,亦即一方面具有與有機發光顯示元件匹配之應力與熱膨脹係數,另一方面又同時具有無機材料之高水氣防護能力,因此能長元一更佳之對裝保護效果,達到改善顯示品質以及延長元件專命之效果。在配合適當的有機/無機薄膜材質的況下,更可形成具有高度透光性之護層結構,以上板發光





#### 五、發明說明 (9)

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所作之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之函蓋範圍。



# 圖式簡單說明

# 圖示之簡單說明:

圖一為習知封裝保護結構的剖面示意圖。

圖二為根據本發明較佳實施例之顯示器剖面示意

圖。

圖三為圖二中顯示器之局部放大圖。

# 圖示之符號說明:

1 0	有機發光顯示器	1 2	基板
1 4	顯示元件	16	護層結構
18	金屬層	20	緩衝層
22	熱係數對應層	24	低穿透性層
26	密 封 層	1 1 0	顯 示 器
112	基板	114	顯示元件
116	護層結構	130	導 電 層
132	發 光 層	134	金屬層
1 3 6	絕緣層	138	導 電 層



#### 六、申請專利範圍

- 1. 一顯示器包含有:
  - 一基板 (substrate);
  - 一顯示元件 (display unit)設於該基板表面;以及
- 一護層結構 (passivation structure),由一有機/無機薄膜 (organic/inorganic film)所構成,覆蓋於該顯示元件以及該基板表面;

其中該護層結構中靠近該顯示元件之一側具有一較高之有機/無機比例 (organic/inorganic ratio),且該護層結構中各部位之有機/無機比例係由內向外遞減。

- 2 如申請專利範圍第1項的顯示器,其中該顯示器係為一有機發光顯示器。
- 3. 如申請專利範圍第 1項的顯示器,其中該顯示元件係為一有機發光顯示元件,並包含有一由有機材料所構成之有機發光層。
- 4. 如申請專利範圍第1項的顯示器,其中該護層結構中靠近該顯示元件之一側具有一較高之有機/無機比例,以增加該護層結構與該顯示元件間之附著力。
- 5. 如申請專利範圍第 1項的顯示器,其中該護層結構中遠離該顯示元件之一側具有一較低之有機/無機比例,以提供一較佳之水氣防護能力。



#### 六、申請專利範圍

- 6. 如申請專利範圍第 1項的顯示器,其中構成該有機/無機薄膜之材料係包含有一  $SiO_xC_yH$  化合物、一  $SiN_xC_yH$  化合物或是一  $SiO_xN_xC_yH$  化合物。
- 7. 如申請專利範圍第 1項的顯示器,其中該護層結構之厚度約為 500至 5000埃 (angstrom)。
- 8. 如申請專利範圍第1項的顯示器,其中該基板為一玻璃基板。
- 9. 如申請專利範圍第 1項的顯示器,其中顯示元件包含有一驅動電路 (driving circuit),設於該基板表面。
- 10. 如申請專利範圍第 9項的顯示器,其中該驅動電路係為一主動式驅動電路 (active driving circuit),並包含有複數個矩陣式排列的薄膜電晶體 (thin film transistor),以驅動該顯示元件進行影像顯示。
- 11. 如申請專利範圍第1項的顯示器,其中該護層結構之光穿透率約為40至90%。
- 12. 如申請專利範圍第 11項的顯示器,其中該顯示元件產生之光線係向上穿過該護層結構,以上板發光 (top

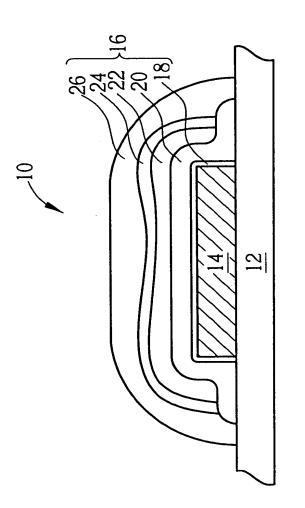


# 六、申請專利範圍

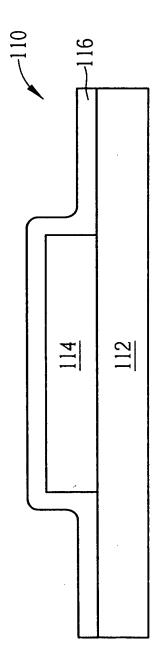
emission)之方式進行顯示。

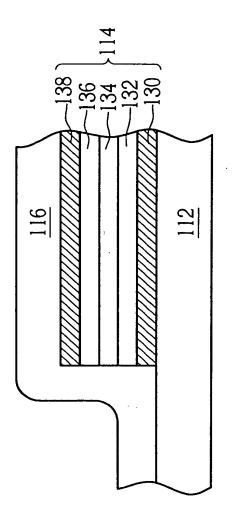
13. 如申請專利範圍第 1 2項的顯示器,其中該顯示面板係可同時利用上板發光以及下板發光之方式進行顯示。









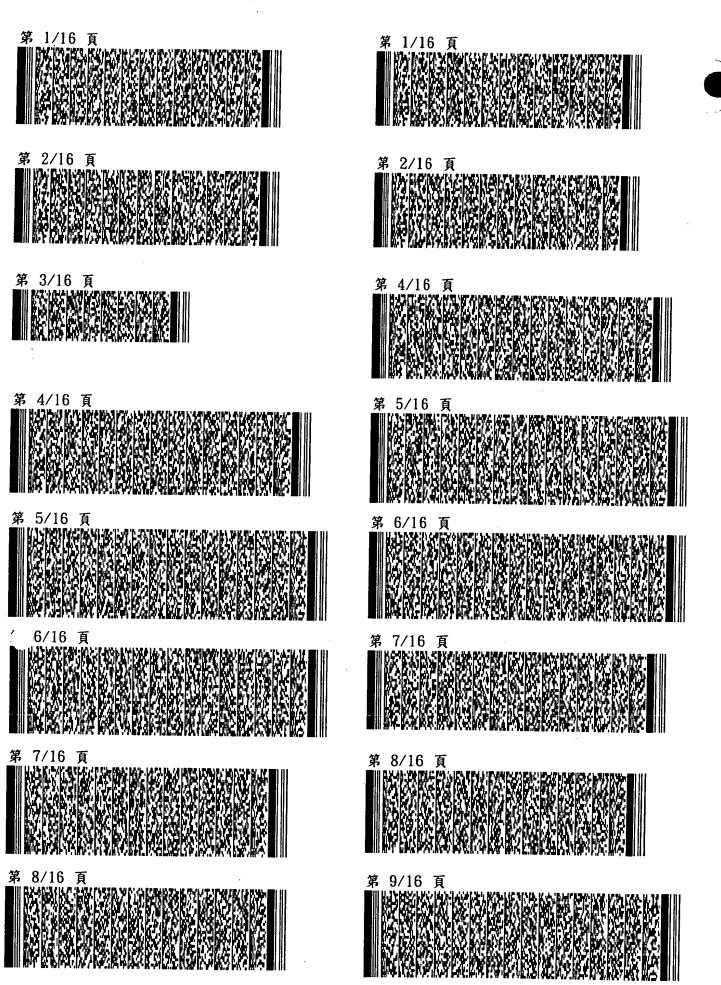


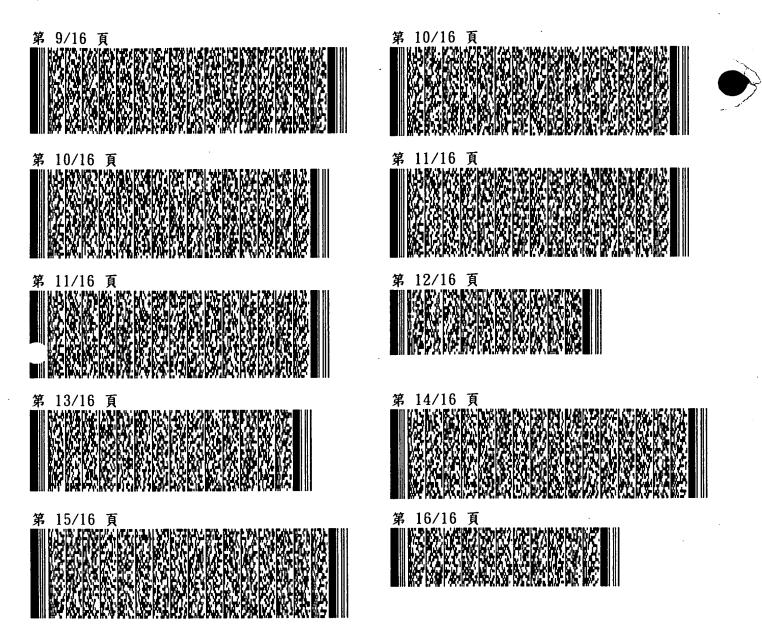
画

:

. -

e de e





**▲** a, f J